

(OASIS-1) 지식재산권 기초 교육 - 서울 참여자 모집

1. 교육 개요

- 교육기간 : 2016. 6. 17(금) ~ 6. 19(일) (총 18시간)
- 교육장소 : 한국지식재산센터 18층 (한국발명진흥회 서울 본회)
- 참여대상 : 국내거주 외국인(유학생, 기업 재직자 등)
- 사용언어 : 영어
- 참가비 : 무 료
- 교육과정 (첨부참조)

일 정	시 간	교 과 명	교 육 내 용
6월 17일 (금)	17:10 ~ 17:20	오리엔테이션 및 과정소개	-
	17:30 ~ 19:30	대한민국사회 이해기초	대한민국 사회의 문화 및 특징
	19:30 ~ 21:30	출입국 관리의 이해	관련 법령 이해
6월 18일 (토)	10:00 ~ 12:00	발명아이디어 창출하기	수강생들이 궁금해 하는 발명 아이디어 창출, 수강생의 아이디어 구체화 및 좋은 발명거리를 얻는 방법 등에 대한 내용
	13:00 ~ 15:00	지식재산권 제도 개요	지식재산권 관련 법률, 제도 및 실무 전반에 대한 이해
	15:00 ~ 18:00	특허제도의 이해	발명의 성립과 특허제도의 중요성, 특허를 받을 수 있는 발명의 범위를 이해하고 특허출원 절차에 대한 학습
6월 19일 (일)	10:00 ~ 13:00	특허명세서 이해 및 특허정보검색 기초	특허명세서에 대한 이론 학습 및 특허 검색사이트 활용을 통한 선행기술 조사 방법 파악
	14:00 ~ 16:00	상표법 기초	창업에 필요한 디자인권·상표권의 종합적인 기초지식 배양
	16:00 ~ 18:00	디자인법 기초	
	18:00 ~ 18:30	설문조사 및 수료식	-

2. 참여 신청 안내

- 신청 기간 : 2016. 6. 1(수) ~ 6. 15 (수)
- 신청 방법 : 오아시스 홈페이지 (<http://www.ipcampus.kr/oasis-visa/>)에 접속 후, 온라인 신청서 작성 및 접수 (방문접수 또는 이메일 접수는 받지 않음)
- 최종 대상자 발표 : 2016. 6. 16 (목), 참여자 대상 개별 안내

3. 기타 유의사항

- 수료 조건 및 특전: 해당과정 80% (14.4 시간)이상 출석 시, 수료증 발급 및 OASIS 포인트 15점 부여
- 3회 이상 수업태도 등에 대한 지적을 받을 경우 또는 2회 이상 연속 결석 시 제적
- 교육신청 후 무단 결석 6개월 동안 OASIS 1~8 과정 신청금지 됨을 알려드립니다. (취소 시 - 이메일 송부)
- 문의: 한국발명진흥회 평생교육부, 02-3459-2767, oasis@kipa.org
- 교육장소 안내: 한국발명진흥회 홈페이지 참고 (http://www.kipa.org/kipa/kw_0108.jsp)



<한국발명진흥회 약도>

IPR Education (OASIS-1) in Seoul

Announcement on the recruitment of participants

1. Course Overview

- Schedule: 2016. 6. 17 (Fri) ~ 6. 19 (Sun) (18 hours total)
- Venue: Korea Intellectual Property Service Center 18F (located in Seoul)
- Target Participants: Foreigners (Students, Company employees) who are interested in obtaining OASIS Visa (D-8-4)
- Language: English
- Tuition(Participation Fee): Free
- Curriculum (find the attached file)

Date	Time	Module	Description
June. 17 th (Fri)	17:10 ~ 17:20	Orientation	-
	17:30 ~ 19:30	Understanding Korean society	Basic understanding of the Korean society and culture
	19:30 ~ 21:30	Understanding immigration control law	Understanding immigration laws and regulations
June. 18 th (Sat)	10:00 ~ 12:00	Finding invention ideas	How to get an idea for an invention and to develop & materialize invention ideas
	13:00 ~ 15:00	Introduction to intellectual property systems	Overall understanding of intellectual property rights-related laws, institutions and practices
	15:00 ~ 18:00	Understanding patent system (registration requirements and application procedures, etc.)	Understanding invention components, the importance of patent system, the scope of patent-able inventions, and the procedure of patent applications
June. 19 th (Sun)	10:00 ~ 13:00	Understanding patent specifications and introduction to prior art search	Theoretical study about patent specifications and prior art search through patent search sites
	14:00 ~ 16:00	Introduction of trademark law	Basic knowledge about design rights and trademarks required for a business start-up
	16:00 ~ 18:00	Introduction of design law	
	18:00 ~ 18:30	Survey and Completion Ceremony	-

2. How to Apply

- Registration(Application) duration: 2016. 6. 1 (Wed) ~ 6. 15 (Wed)
- How to apply: Please visit OASIS website at <http://www.ipcampus.kr/oasis-visa/> **Only on-line application** will be accepted (Please be noted that the application in person or through e-mail will not be accepted.)
- Participants will be individually notified the final confirmation to take the course by 2016. 6. 16 (Thu.) by e-mail

3. Important Notes

- Participants who attend minimum 80%(14.4 hours) of the full course can receive the certificate of achievement for the course completion and earn the 15 OASIS points.
- More than 2 consecutive times of absence or 3 or more times of warning for his/her demeanor in class can cause an automatic drop from the course.
- Contact: Korea Invention Promotion Association Continuing Education Department, 02-3459-2767, oasis@kipa.org
- In the case that you have been absent from class without explanation, you will be restricted from applying to OASIS 1~8 for 6 months.
- If you have a reason for cancellation, please send us an email stating the reasons.
- For more detailed information about the location, please visit the Korea Invention Promotion Association website at http://www.kipa.org/kipa/kw_0108.jsp



<Location Map: Korea Intellectual Property Service Center 18F>